

Przedmiot: Prawo wynalazcze i patentowe
Kod przedmiotu: WTiCh/IISt/ICb/B1-1

1. Odpowiedzialny za przedmiot, jego miejsce zatrudnienia i e-mail:

dr inż. Marian Kordas, Zakład Ciepłownictwa i Gospodarki Odpadami, Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska e-mail: mkordas@ps.pl

2. Język wykładowy: polski

3. Liczba punktów: 3

4. Rodzaj studiów, kierunek, specjalność: studia II stopnia, stacjonarne, kierunek Inżynieria Chemiczna i Procesowa, specjalność Informatyka procesowa

5. Status przedmiotu dla ww. studiów: obowiązkowy

6. Informacje o formach zajęć:

Sem.	Pkt	Zajęcia praktyczne									
		Wykład		Seminarium		Ćw/ćw. komp.		Laboratorium		Projekt	
		G/sem	F.z.	G/sem	F.z.	G/sem	F.z.	G/sem	F.z.	G/sem	F.z.
I	3	30	Z								
Waga		1,0									

Objaśnienia: Pkt – liczba punktów, G/sem. – liczba godzin w semestrze, F.z. – forma zaliczenia zajęć (E – egzamin, Z – zaliczenie). Ćw. komp – zajęcia w formie ćwiczeń, na stanowiskach komputerowych

7. Wymagane zaliczenie przedmiotów poprzedzających (lub określenie wymaganej wiedzy):

8. Program wykładów

Prawo wynalazcze, patentowe, autorskie, własności przemysłowej. Prezentacja wybranych problemów (praktycznych i teoretycznych) związanych z ochroną własności intelektualnej w Polsce i na świecie. Inwencja a innowacja. Ochrona własności intelektualnej. Światowa Organizacja Własności Intelektualnej. Urząd patentowy, rzecznicy patentowi. Europejskie prawo patentowe. Opis patentowy, analiza danych poszczególnych części opisu i ocena przydatności tego dokumentu jako źródło informacji naukowo-technicznej. Analizy Polskich oraz zagranicznych opisów patentowych. Uwagi dotyczące opisu ochronnego wzoru użytkowego oraz opisu patentowego. Powody nie zgłaszania wszystkich nowych wynalazków do urzędów patentowych. Powody stosowania i komercjalizacji rozwiązań technicznych w postaci tajemnic produkcyjnych i fabrycznych.

9. Program zajęć praktycznych

10. Literatura

1. Kotarba W., Mikłasiński Z., Pyrża A., Nowe prawo wynalazcze. Cz. 1, Poradnik dla twórców i kadry kierowniczej Warszawa 1993.
2. Kotarba W., Mikłasiński Z., Pyrża A., Nowe prawo wynalazcze. Cz. 2, Akty wykonawcze, Warszawa 1993.
3. Gawlik B., Prawo własności przemysłowej: (prawo patentowe, prawo znaków towarowych, ochrona wzorów przemysłowych oraz ochrona topografii układów scalonych). Cz. 1, Opracowanie analityczne, UKIE, Warszawa 1998.
4. Gawlik B., Prawo własności przemysłowej: (prawo patentowe, prawo znaków towarowych, ochrona wzorów przemysłowych oraz ochrona topografii układów scalonych). Cz. 2, Dokumenty, UKIE, Warszawa 1998.
5. Dereń A., Gajek L., Zygałdo J., Własność intelektualna i przemysłowa w prawie międzynarodowym, europejskim i krajowym, PW, Wrocław 1998.